MPD-2A 金相磨抛机

金相磨抛机 · 产品技术资料

资料编号: MC-DS-MPD-2A-ZH · 生成日期: 2026-11-14



MPD-2A金相试样磨抛机是我厂近期研发的一款设备双盘双工位磨抛机，机身采用ABS整体注塑，具有耐冲击、耐腐蚀等特点，相比金属外壳，其外形也更加流畅，美观。密封式进出水结构；流水与线路板隔开。超大超深磨样室，有效阻挡冷却水及磨抛液外溅，研磨抛光较大工件时操作更加方便。 该设备适用于金属、陶瓷、岩石、电子器件等各类样件的精密研磨抛光，本机集粗磨、精磨、抛光等功能与一体，更换砂纸方便快捷，具备多种磨抛盘选择，满足各类实验的研磨抛光要求。

技术参数

型号	MPD-2A
机体形式	台式双盘
控制方式	双盘双控
转向选择	双转向（正反转）
磨盘转速	无极调速（50-1500r/min）+ 多档定速（400、700、900、1400r/min)
主机功率	750W*2
速度控制	伺服控制
磨盘直径	ф230mm （可选配 ф200）
出水喷洒	万向可调
电源	220V
外形尺寸	650*560*270mm（长 * 宽 * 高）
重量	30KG

联系方式

电话: 400-8127-833 / +86-21-58391850
邮箱: shanghai@yr17.net

地址: 上海市奉贤区南奉公路1478号
网站: www.cnnoet.com

本资料依据公开产品资料整理,参数以最终技术协议为准;选配、夹具与交付范围请与应用工程师确认。

© 2026 MICROCRE